

基板・フォトマスク洗浄用治具

耐薬品性、耐摩耗性に優れた特注品の設計・製作を承ります

洗浄用カセット

基板やフォトマスクの洗浄用途で使用可能な耐薬液及び耐摩耗性に優れたPTFE製カセットです。ご要望の基板サイズ・形状・スロット数で製作致します。着脱可能なハンドルも製作可能です。

- ・材質:PTFE
- ・各種基板サイズに対応
- ・ご要望のサイズ、形状、スロット数で設計・製作いたします。
- ・1個から製作を承ります。

フォトマスク用



ウェーハ用



洗浄用ビーカー

基板やフォトマスクの洗浄用途で使用可能なビーカーです。

- ・材質: PTFE、石英
- ・ご要望のサイズ、形状で設計・製作いたします。
- ・1個から製作を承ります。



さまざまな設計のご要望にお応えします。詳細はお問合せください。